



## ビジネスと知的財産との関係

東和知的財産研究所 所長  
鈴木 公明

第四次産業革命の進展と COVID-19 等の影響等により、グローバルビジネスを取り巻く経済的・社会的環境が激変しています。利益を生み出していたビジネスモデルが短期間で赤字事業となる一方で、従来存在しなかったビジネスが勃興し、急成長している事例が散見されます。

そこで、今号では、ビジネスと知的財産との関係について多面的にスポットライトを当てることにより、その状況を包括的に共有することを目指して、関連する論考のご寄稿を募りました。

世界中の有識者より、新規ビジネスを知的財産で保護する取り組み、ビジネス戦略と知財戦略とのダイナミクス、各国・地域におけるビジネス関連法制度の改正、知的財産自体の取引を目的とするビジネスの実態、ファイナンス・税務の観点から見た知的財産マネジメント、最新の判決例の解説など、関連する多数の論考をご寄稿いただきました。

本誌が、読者の皆様のビジネスと知財マネジメントの一助となれば幸いです。

当研究所は、高度知財マネジメントに資する理論と実践とを研究し、その成果を本誌を通じて報告していく所存です。引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

## **Relationship between Business and Intellectual Property**

Director, Towa Institute of Intellectual Property

**Kimiaki Suzuki**

The economic and social environment surrounding global business is changing drastically due to the progress of the Fourth Industrial Revolution and the impact of COVID-19. While business models that used to generate profits have become loss-making businesses in a short period of time, there are several examples of new businesses that have sprung up and are growing rapidly.

Therefore, in this issue, we have invited contributions of relevant articles with the aim of sharing a comprehensive picture of the situation by highlighting the relationship between business and intellectual property from multiple perspectives.

Experts from around the world have contributed a number of relevant articles on topics such as efforts to protect new businesses with intellectual property, the dynamics between business strategy and IP strategy, revisions to business-related legal systems in various countries and regions, the reality of businesses that aim to trade in intellectual property itself, IP management from the perspective of finance and taxation, and commentary on the latest court decisions.

We hope that this journal will be of help to our readers in their business and intellectual property management.

We will continue to research theories and practices that contribute to advanced IP management and report the results of our research through this journal. We look forward to your continued guidance and encouragement.